

**Analýza emisních čar v čistícím a plazmovém výboji v naparašovacím stroji
UPM810**

*Pavel Oupický
Centrum pro optoelektroniku
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.*

refertát: [Analyza-vyboju-v-UPM-IPP-Oupicky-LO-KUP-zkr-130617](#)